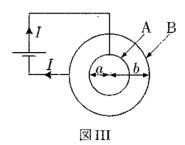
問題 III 図 III のように、半径 a の球面状の極板 A と半径 b (b > a) の 球面状の極板 B が、中心を共通にして配置してある。球面の 中心を位置ベクトル r の原点とする。AB 間は、位置ベクトル r の位置における電気伝導率 $\sigma(r)$ が

$$\sigma(r) = \sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2 \cdots a \le r \le b$$

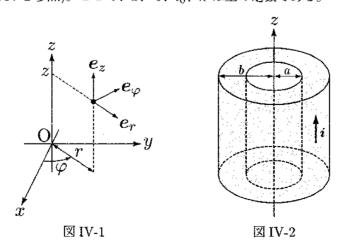
となるように導体で満たされている。ここで、r = |r| は原点からの距離、 σ_0 、a、b は正の定数である。AB 間の電位差が一定に保たれ、A から B に一定電流 I が流れている場合を考える。



- (1) AB 間の位置r における電流密度i(r) と電界E(r) を求めなさい。
- (2) AB 間の電位差 V を求め、AB 間の全電気抵抗 R を求めなさい。
- (3) AB 間の位置r における電荷密度 $\rho(r)$ を求めなさい。
- 問題 IV 内半径 a、外半径 b (b>a) の円筒状の無限に長い導体がある。円筒の中心軸をz 軸にとり、z 軸に垂直な平面内の位置を 2 次元極座標 (r,φ) で表した円柱座標系 (r,φ,z) を用いて考える。z 軸の正の向きの単位ベクトルを e_z とする。位置 (r,φ,z) において、z 軸に垂直で z 軸から遠ざかる方向の単位ベクトルを e_r 、z 軸を中心に回転する方向 (右ねじが e_z 方向に進む方向) の単位ベクトルを e_φ とする (図 IV-1 参照)。互いに直交するこれらの単位ベクトル e_r , e_φ , e_z を用いて位置 (r,φ,z) におけるベクトル量を表す。この導体に定常電流が流れている。位置 (r,φ,z) における電流密度 $i(r,\varphi,z)$ は

$$\frac{i(r, \varphi, z) = \begin{cases}
\mathbf{0} & \cdots & r < a & (真空中) \\
i_0 \exp\left[-\kappa \left(\frac{r}{a}\right)^2\right] e_z & \cdots & a \le r \le b & (導体中) \\
\mathbf{0} & \cdots & b < r & (真空中)
\end{cases}$$

であたえられる (図 IV-2 参照)。ここで、a、b、 i_0 、 κ は正の定数である。



- (1) 導体を流れる全電流 I を求めなさい。
 - ヒント: 必要ならば不定積分の公式 $\int \exp\left[f(r)\right] \frac{\mathrm{d}f(r)}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r = \exp\left[f(r)\right]$ を用いて良い。
- (2) 位置 (r, φ, z) における磁束密度 $\mathbf{B}(r, \varphi, z)$ は $\mathbf{B}(r, \varphi, z) = B(r)\mathbf{e}_{\varphi}$ と表される。磁束密度に \mathbf{e}_{r} 方向成分、 \mathbf{e}_{z} 方向成分が無い理由を説明しなさい。また磁束密度の \mathbf{e}_{φ} 方向成分が φ 、z に依存しない理由を説明しなさい。
- (3) 位置 (r, φ, z) における磁束密度 $B(r, \varphi, z)$ を求めなさい。